Kokai 3-234467(Attachment 1) Publication Date: Oct. 18, 1991

Application No.: 2-24393 Filing Date: Feb. 5, 1990

Applicant: Canon

Title: A Polishing Method of a Die Attaching Surface of a Stamper and its

Polishing Device

Abstract:

(translation from upper right-column, line 7 to lower right-column, line 16, page 3)

The polishing platen 6 is rotatably positioned on a polishing unit which is not shown. An axis 6a is connected to an output terminal of a driver 9 provided on the polishing unit which comprises an electric motor 9, etc. to rotate the polishing plate 6 at a predetermined number of revolutions.

A disk-shaped polishing holder 7 with an axis 7a is detachably and rotatably attached to an unit and moves freely in the axis direction by a moving mechanism. The polishing holder 7 can apply predetermined pressure uniformly on a surface of the holding plate 2 which is on the opposite side to a surface where a stamper 1 is attached. A suction cup which is not shown is provided in the polishing holder 7 to hold the holding plate 2 by adsorption.

The rotation axis of the polishing holder 7 is displaced from the rotation axis of the polishing platen 6. When the polishing platen 6 rotates, the polishing holder 7 rotates in a opposite direction. Thus, a die attaching surface 1a of the stamper 1 and the polishing cloth 5 on the polishing platen 6 are ground to each other. When polishing, liquid slurry is dropped on the polishing cloth 5 in a predetermined proportion.

A surface 2a to be measured is formed in a ring shape around the outside of a portion of the surface of the holding plate 2 where the stamper 1 is attached. The surface 2a to be measured is parallel with the die attaching surface 1a and is opposed to the polishing cloth 5.

A window glass 4 is inserted into an attachment hole 6b which is formed at an appropriate portion of the polishing platen 6 such that the window glass 4 is slightly behind the surface of the polishing cloth 5 affixed to the polishing platen 6 to form almost the same plane. The surface of the window glass 4 is not covered with the polishing cloth 5 and is exposured.

A sensor 3a of an optical displacement measuring device 3 is inserted into the attachment hole 6b below the window glass 4. Measurement light 3d passes through the window glass 4 and irradiates the surface 2a to be measured.

The measurement light 3d moves as the polishing plate 6 rotates, and crosses the surface 2a to be measured twice in a rotation. The measurement light 3d irradiates the surface 2a to be measured every time the light 3d crosses the surface 2a.

The sensor 3a is connected to a calculation element 3b in the optical displacement measurement device 3 via a slip ring or others which is not shown.

Based on the measured signal from the sensor 3a, the calculation element 3b calculates a measured value of a displacement of the surface 2a in a direction orthogonal to the die attaching surface 1a. The calculated values are input to a control unit 8.

The control unit 8 are known in the art which is allowed to set a polishing dimension and to stop the driving portion 9 when the measured value reaches the polishing dimension. (Fig. 1 and Fig. 2)

19日本国特許庁(JP)

10 特許出原公開

母公開特許公報(A) 平

平3-234467

Mint. Cl. 1

識別紀号

庁内整理 号

母公開 平成3年(1991)10月18日

B 24 B 37/04 7/04 49/12 D 6581-3C B 7234-3C 7908-3C

春査環求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

スタンパの全型取付面の研磨方法およびその研磨機

❷特 頁 平2-24393

❷出 顧 平2(1990)2月5日

の発 明 者 (秋 野) 正 二の出 顧 人 (キャノン株式会社)

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

13代 理 人 弁理士 若 林 思

T 22 1

1. 発明の名称

スタンパの金型取付面の研想方法およびその研算機

2. 特許請求の意図

1. 野鹿竜を使用するスタンパの金型取付置の 研磨方法において、

研避終のスタンパの輝きから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚きを延じて得た値 を研磨代寸途としたのち、質忍研磨を開除し、

研想中、光学式変位計により異記スタンパの金型取付額の研想量を常時期返してその調定組が何記研想を作り値に達したときに質記研想機を停止させることを特徴とするスタンパの金型取付額の研磨方法。

2. 但想能に放射しているスタンパの全型部件: 面と研想定能に張られた研磨クロスとを互いに増 限させる研想機において、

資記会型取付限と平行に前記録延載に形成された測定器と、

接触定理に測定光を照射する終記研想定盤に位置された光学式単位針のセンテと、

はセンサの測定性号に基づいて前記企型取付面に最近な方向の前記測定面の反位量の測定組を常時間等して求める前記光学式変位針の指揮部と、

ひとつの研修代寸途を設定でき、かつ前記制定 組が賃貸票代寸途に返したときに前記研磨を停 止ませる製御ユニットとを個人たことを特徴とす るスタンパの全型取付容の研修機。

3. 竞明の詳細な説明

[産業上の将用分野]

本発明は、各種の情報信号が記録されたコンパクトディスクや光ディスク等の情報記録館の提製 基板を成形するためのスタンパの研想に関し、特にはスタンパをプレス用もしくは射出成形用の金型に取り付けるためのスタンパの金型取付値の研磨方法およびその研磨機に調するものである。

【発来 技術】

他承、スタンパの金雪取 耐と研磨クロスとも

互いに信仰させる計画機を使用したスタンパの会 型型付属の研磨方法には、次のものがある。

まず、マイクロメータ、超音波原さ計、過電波 原さ計、光学式変位計等を用いて過定した研磨鋼 のスタンパの厚さから研想により仕上げようとす j も所定のスタンパの厚さを通じて研磨代寸法を求 める

技研磨代寸法と延載的に求めておいた研磨レート(単位時間当たりの研磨点、例えば、1.6 μ = / 分など。)とから、誤差を見込んで研磨時間を計算して真記研磨機のタイマーに設定する。

ほケイマーにより研想機が自動停止するまで領 記スナンバの金型取付面の研想をする。

技術器を終えたのち、スタンパを洗浄してその原まを想定する。その原定値が利記所定のスタンパの原まに通していれば新聞をそのまま終了し、そうでなければ質記録器レートを修正して同じ工程を再記所定のスタンパの原さに達するまで通り表す。

{理難を解決するための手段}

上記目的を退成するため、本党領のスタンパの 金型取付面の研修方法は、

研想機を使用するスタンパの全型取付離の研磨 方法において、

设理賞のスタンパの厚さから研想により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを掘じて得た値 を研磨代寸地としたのち、質記研磨を開始し、

議書中、光学式変位計により前記ステンパの会 型型付割の研測量を常時間定してその課定値が終 記研書代寸法に通したときに前記研纂機を停止す せることを特徴とするものである。

本発明のスタンパの魚型取付面の研磨機は、

協定会に被求しているスタンパの会型取付額と 研修定金に張うれた研修クロスとも互いに理論させる研修機において、

育記金型取付額と平行に育記保護値に形成され た制定値と、

は普定型に再定光を照射する共紀研察定義に位 置された元学式変位針のセンサと、

【受明が解決しようとする課題】

上記従来の技術では、実際 研磨レートは、研 関クロスの目詰まり度、スタンパの全型取付面の 関連度、各部 程度等の協会件により研想のたた。 に変化するので、あらかにの経験的により研想のである。 たい研磨を持たびによります。 ののでは製造を見込むの では、研磨を持たないとは製造を見込むの では、研磨を持たないとは関連が必要である。 なければならの制定数では表帯が必要で、 よタンパの厚さの制定数ではま浄が必要で、 よタンパの厚さの制定数ではま浄が必要で、 よの洗浄時にある。さらに、途り返しのがある。 定に多大の時間がかかるという問題点がある。

本発明は、上記世景の技術の問題点に違みてな されたものであり、研磨を終えるたびに、スタン パの使得とその厚さの制定とを繰り返す必要のな い、研磨時間の短いスタンパの全型取付面の研磨 方法およびその研磨機を提供することを目的とす るものである。

返センサの制定信号に基づいて資記会型取付額に登返な方向の資記決定面の変位量の資定値を 常時標準して求める資記光学式変位計の資準部と、

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定 機が該研磨代寸法に達したときに再記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とす るものである。

(mm)

上記のように構成された本見明のスタンパの会 型数付置の研想方法において、

研想的のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを織じて得た像 である研磨代寸後は、スタンパの企型取付面が研 趣により削り取られるべき寸法である。したがっ て、研磨中、光学式変位計によりスタンパの企型 取付面の研磨量が気料的変されてその測定値が叙 記録感代寸法に達したときに、資記所定のスタン パの厚さが得られる。

また、本党明のスタンパの会型室付着の研修機

において.

議定額は、スタンパが被 している保証値に形成されているので、第スタンパの会型取付額に急速な方向の拡張定面の反位量は、該会型取付額の研測量である。

したがって、光学式変位計は、終記研算量を 常時過速してその測定値を求めていることにな る。

製御ユニットに発記研測代寸途を設定して研想を開始すると、延制御ユニットは終記機関連が終記研測代寸後に達したときに研測機を停止させるので、所定のスタンパの厚さが得られる。

[實度表]

5.

本元明の実施供を図面に基づいて説明する。

まず、本発明の方法の実施に使用するスタンパ の金型取付面の研磨機の第1実施側について説明 する。

第1回8よび第2回において、スタンパーは、 情報信号をカッティングしたガラス原轄上にニッケルを508 ~2000人の譲るに基礎して過ぎ化し

また、は研磨ホルダでは、貸記研磨定量6の個 転中心軸とずれた位置にその回転中心軸があり、 研磨定量6が回転することにより、その回転とは 反対回りの回転をする。これにより賃記スタンパ 1の全型取付面1 a と貸記研磨クロス 5 とが置い に増低して研磨される。は研磨に難しては、近体 の研磨網が設定された割合で賃記研磨タロス 5 に 換下される。

海電器3mは、貧記保証器3のスタンパIが被 着している面より外側の面に環状に形成されており、賃記金型取付面1mと平行で貧記研磨クロス 5に対向している。

ガラス組4は、彼記研磨定盤をに張られた研磨 クロス5の表面からわずかに後退してほぼ門一平 値を形成するようには研磨定盤をの過度部位に形 成まれた取付孔6 bに扱きされており、その表面 は實記研磨クロス5が扱うれることなく露出している。

光 式変位計(例えば、後式会社キーエンス製

た後、七の上に登録によりニッケルを306~130 ロ m の単さに登録して形成したものであり、真記 ガラス展盤そのものである円重状の促進量をに製 離されずにそのまま被着されている。また、ほス ランパ1の金製取付面1 a は、研想定盤6に盛られた研問クロス5に当様する。

前記研測定館 6 は、図示しない研測機 体(以下、単に「本体」という。)に四版可能に設定されており、その軸部 6 a は、電動モーナ等から構成される本体に設けられた運動部 9 の出力軸に接続され、設定された回転数で研測定盤 6 を回転させる。

一方、本体に着数かつ回転自在に発着された軸 思了 a を有する円盤状の研想ホルダブは、関示し ない移動機構により軸方向に移動自在であり、段 足保理機2のスタンパーが被者している値と反対 側の全面を資記研測定盤6に対して設定されたダ 力で均一に神圧可能である。また、延研期ホルダ では因示しない吸盤が埋放されており、値吸盤 により類記録値2を受着することにより保持す

の光学式変位センサPAシリーズ。)3のセンサ3 a は、質記取付孔 6 b の質記ガラス版4 より下方に展着されており、その測定光 3 d は、はガラス版4 を通過して質記測定面 2 a を照射可能である。

算記録定元3 d は、研磨定盤6の回転に伴って 移動し、1回転する間に貸記機定画2 a と 2 間交 量するので、その交差のたびには概定面2 a を無 針することになる。

群紀センサ3mはコード3cおとび不屈示のス リップリング等を介して異紀元学式変位計3の保 非都3bに接続されている。

益資本部3 b は、算記センナ3 a の測定信号に 基づいて算記金型取付面1 a に垂直な方向の質記 測定面 2 a の変位量の概定値を常時預算して求 め、制器ユニット8 に入力するものである。

本体に置けられた注制器ユニット8は、ひとつの研磨化寸法を改定でき、かつ賞記器定値が登録 最代寸法に達したときに賞記器動感をを停止させ て研磨を終了させる機能を有する公知のものであ δ.

つぎに、本実集例を思いたスタンパの全型取付 面 研想方法の実施例について説明する。

つぎに、研修ホルダ7で、低級協会のスタンパ1が被求している面と反対側の全面を追信させて な保護協会を吸着により保持させ、被化アルミニ ウム研修剤(例えば、商品名ポリプラ760。)を等 分50mlの割合で研修クロス5に調下させ始め る。その他、関連した移動機体を操作して質配研 日本を貸記研修クロス5に圧力180g/cm²で存在さ せ、光学式受位計3のセンサ3mの測定光3dの 焦点関連を行なう。その状態で研修を研修 あ9により回転数50rpm で固定させ研修を開始 する。

设度中、光学式发应計3の表集635年、第

ð.

上記第1 実施例では電話に用いたガラス原館を そのまま保護性2として使用する例を示したが、 本実施例では第3種に示すように、ガラス原態と 内域の大きさの円差状のガラス板を保護盤23と して使用している。電算後、スタンパ31を対す ス原盤から開催し、その円径および外径を所定 の寸途に切明し、ついではスタンパ31の情報は 予報315に計算器235を塗布し、はスタンパ 21を放発を解335を介して質認保証据23に 被者をせている。その他の点は第1実施例と同様 である。

また、保護部に被害制を介して被害している研 時間のスタンパの早さを避害権用さ計により制定 してその早さが318 me であったものを、研歴代 寸性を23 me として登定し、さらに研修制の機 下別会、研歴中ルダ7の圧力および研修定義もの 随能的の値をそれぞれま1支援例と同一に放定し て研修をしたところ、研修開始から終了までに扱 した時間は22分間であった。研修後のスタンパ 記センサ3 a の副足信号に基づいて、会型取付 面1 a に重視な方向の副定面 3 a の受位金の銀足 値を常時保険してま 、 容記制器ユニットのに入 カする。は制御ユニットのは、 容記創定値が終む 研修代寸後に達したときに質記重数据9を停止さ せ研修を終了させる。

また、ガラス原鑑に被着している研磨的のスタンパの厚さを組を被厚さ計により測定してその厚さが120 x m であったものを、上記方法に従って、研磨代寸法を25xm と放定して研磨をしたとこう、研磨関始から終了までに乗した時間は26分間であった。また、研磨性のスタンパの厚さを終記組を被厚さ計で被個所測定してみたところ、194~216 x m の値が得られた。

なお、質配所定のスタンパの厚さは295 µm に 限る必要はなく、また、質忍研磨質の値下割合、 研磨中ルダイの圧力および研磨定盤6の回転な は、上記以外の過度値にそれぞれ設定可能である。

本発明の研磨器の第3英葉側について放明す

の序をを異な過音被序を計で数値所測定してみた ところ、197 ~197 aa の何が得られた。

つぎに、本発明の第1 および第2 実高例と比較 するために行なった、従来の技術の値で説明した 方法によるスタンパの全型取付額の研磨の一例に ついて無限する。

ついて、賃記研磨レートを4.7 με /分に非正

し、あらたに研磨時間を15分として研磨機のタイマーに急走し、再び同様に研磨を開始した。研磨機が停止したのう。スタンパを洗浄してモー原さを貸記組音帳序を計で測定したとこう。191 μ n であった。

明細関性から終了までに受した時間は、全体で 50分であり、研磨終了時のスタンパの厚さは質 記目課金より4μm 等く仕上がった。

以下に本発明の各支施側とを素の技術の欄で 機明した方法とそ比較した雑品について無明する。

本発明の第1 実施側に示したスタンパの単さの 仕上寸法は、284 ~186 μm であり、また第3実 施側のそれは、283 ~287 μm であり、従来の方 法に比較して仕上寸法所度が高い。また、研磨開 始から終了までに要する時間も、第1 実施側では 2 8 分間、第3 実施側では 2 2 分間であり、従来 の方法に比較して非常に振い。

なお、第1名よび第3支蓋例では、スタンパの 代りにガラス版中シリコンクエハー等を研磨する

4. 国語の簡単な説明

第1個は本発明の第1実施側の番級新書間、第 2個は本発明の第1日よび第2実施側の構成を施明するためのプロック間、第3間は本発明の第2 実施側の毎単新書館である。

1, 21ースタンパ、

14.214一金型取付票。

2. 22-長短信. 3-

3 一光学式更值龄。

3 5 一度多感。

1 a - 2 - F.

4-#92#.

5 一種意クセス、5

6一类原工品。

.....

7~後日ネルダ、

8 一質者ユニット、

9一里的岛。

特別出職人 キャノン 株式 会社 代 理 人 非理士 非 林 思 ことも可能であり、同様の仕上寸法括反が確保で まる。

(発明の効果)

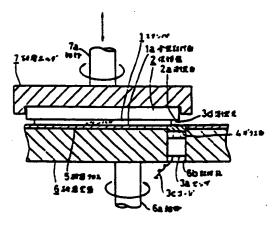
本見明は、以上法明したとおり構成されてい ので、以下に記載するような効果を呈する。

元学式変位計は、研磨を中断せずに研磨中のスタンパの全型取付額の研磨量を常時間定することができる。

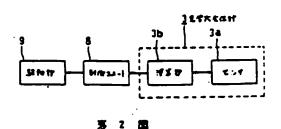
これにより、世系の如く経験的に求める研想 レートを抵用した研想と放研想後のスタンパの写 さの過度とを繰り返し行なう必要がなくなるの で、研想関始から終了までに要する時間が大幅に 短続できる。

また、貧亿部定が不必要となるので洗浄時ある いは避定時にスタンパに傷が付くことがなくな る。

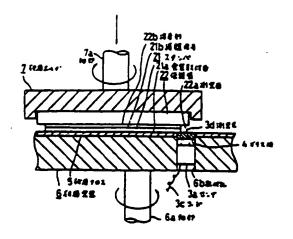
さらに、不確定な性記録器レートではなく器定分解他の高い光学式変位計を使用するので、スタンパの厚さの仕上寸後指載を高めることができ、 連判研想によるスタンパの不良発生も除止でき



1 **5**



-457-



第35厘